

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成30年4月26日 (2018.4.26)

【公表番号】特表2016-539185(P2016-539185A)

【公表日】平成28年12月15日 (2016.12.15)

【年通号数】公開・登録公報2016-068

【出願番号】特願2016-554169(P2016-554169)

【国際特許分類】

C 0 7 D 233/91 (2006.01)

A 6 1 P 33/00 (2006.01)

A 6 1 K 31/4164 (2006.01)

【 F I 】

C 0 7 D 233/91

A 6 1 P 33/00

A 6 1 K 31/4164

【手続補正書】

【提出日】平成30年3月13日 (2018.3.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

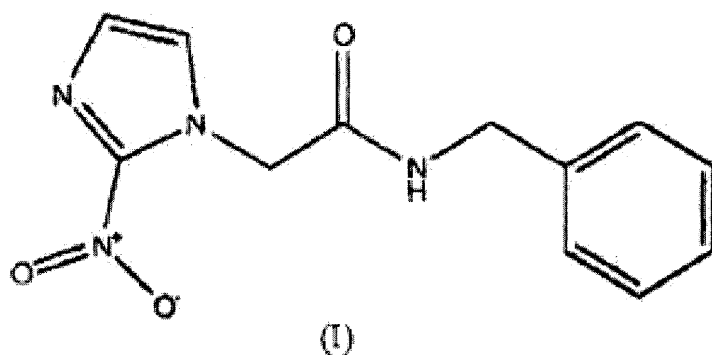
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

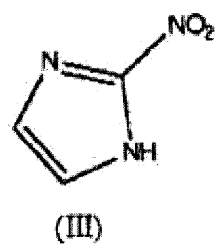
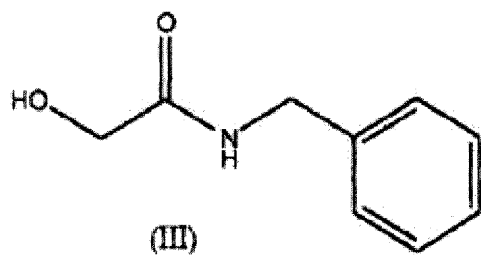
式 (I)

【化 1】



を有する N - ベンジル - 2 - (2 - ニトロ - 1 H - イミダゾール - 1 - イル) アセトアミドを得るための手順であって、N - ベンジル - 2 - ヒドロキシアセトアミド (I I) および 2 - ニトロ - 1 H - イミダゾール (I I I) を マイクロ波照射を用いて反応させることを含むことを特徴とする、手順。

【化 2】



【請求項 2】

前記反応物の何れの過剰量もなく行われる、請求項 1 に記載の手順。

【請求項 3】

前記反応が、溶媒の非存在下で、固相中で行われる、請求項 1 に記載の合成工程。

【請求項 4】

前記反応が触媒の非存在下で行われる、請求項 1 に記載の合成工程。

【請求項 5】

100 ワットでのマイクロ波照射により支援される、請求項 1 に記載の合成工程。